

## Новый представитель технологий очистки AWH

# TANKO® CP2

- Благодаря медленному и равномерному вращению в сочетании с мощным ударным воздействием струи хорошо подходит для очистки емкостей, содержимое которых склонно к повышенному прилипанию
- Система на опорах скольжения – простая конструкция из нескольких движущихся деталей, нетребовательная к техобслуживанию
- Компактное и надежное решение для выполнения очистки с различными чистящими средами в широком диапазоне температур

### Технические данные

Материалы	1.4404, PTFE (соотв. FDA)
Соединения	3/4", внутр. резьба BSP или NPT; Clipon для наружного диаметра трубы 25,4 мм
Рабочее давление	3 - 12 бар
Макс. рабочая температура	121 °C / 250 °F
Масса	1,1 кг
Объемный расход	2,5 - 6,5 м3/ч / 41,7 - 108,3 л/мин
Обороты	2 - 30 об/мин (RPM)
Диаметр емкости	до 4 м
Монтажное положение	вертикальное (возможны и другие)
Возможность установки	мин. Ø 50 мм

